

機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催 第4回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」

1日目:10月22日(月)		2日目:10月23日(火)			3日目:10月24日(水)		
9:00		9:20-10:00 電気学会プレナリーセッション(2) 三澤 裕, テルモ株式会社 "医療機器の産業戦略について" 【A室(国際会議場メインホール)】			9:20-10:00 応用物理学会プレナリーセッション 吉田 真一, 九州大学 "生き物としての細菌のすがた" 【A室(国際会議場メインホール)】		
10:00	9:00-12:30 学術会議後援 第二回マイクロ・ナノ産業化シンポジウム 巨大震災:センサニーズと課題 【A室(国際会議場メインホール)】	休憩			休憩		
11:00		10:20-11:50 OS3:マイクロ・ナノ生体 医工学(1) 【C室(総合展示場314-315)】	OS5:マイクロ・ナノと 熱電変換(1) 【G室(総合展示場G展示場)】	OS7:最先端材料が拓く マイクロ・ナノ工学の 新展開(3) 【H室(総合展示場301-302)】	10:20-11:50 OS2:三次元の微細形状 創成技術(1) 【C室(総合展示場314-315)】	OS1:マルチスケール 現象のシミュレーション 技術(1) 【H室(総合展示場301-302)】	OS6:マイクロナノ トライボロジー(1) 【J室(総合展示場303-304)】
12:00		休憩・昼食			休憩・昼食		
13:00	休憩・昼食	13:00-15:00			13:00-15:00		
14:00	13:40-14:00 開会式 【A室(国際会議場メインホール)】	OS3:マイクロ・ナノ生体 医工学(2) 【C室(総合展示場314-315)】	OS5:マイクロ・ナノと 熱電変換(2) 【G室(総合展示場G展示場)】	OS4:電池レス・デバイスのため のエネルギーハーベットの 展開 【H室(総合展示場301-302)】	OS2:三次元の微細形状 創成技術(2) 【C室(総合展示場314-315)】	OS1:マルチスケール 現象のシミュレーション 技術(2) 【H室(総合展示場301-302)】	OS6:マイクロナノ トライボロジー(2) 【J室(総合展示場303-304)】
15:00	14:00-14:40 電気学会プレナリーセッション(1) Harri Kopola, VTT-Technical Research Center for Finland, "Printed Intelligence - Embedding in and Showing on Future Electronics Products" 【A室(国際会議場メインホール)】	14:40-15:20 日本機械学会プレナリーセッション 古山 運久, 九州大学 "次世代燃料電池における現象解明と理論材料設計" 【A室(国際会議場メインホール)】			15:20-15:50 閉会式, 表彰式 【A室(国際会議場メインホール)】		
16:00	14:40-15:20 日本機械学会プレナリーセッション 古山 運久, 九州大学 "次世代燃料電池における現象解明と理論材料設計" 【A室(国際会議場メインホール)】	休憩			15:20-15:50 閉会式, 表彰式 【A室(国際会議場メインホール)】		
17:00	15:40-16:40 OS7:最先端材料が拓く マイクロ・ナノ工学の 新展開(1) 【A室(国際会議場メインホール)】	15:20-17:00 ポスターセッション 【P室(展示場前ロビー)】					
18:00	G1:マイクロ熱流体計測 【J室(総合展示場303-304)】						
17:00	17:00-18:00 OS7:最先端材料が拓く マイクロ・ナノ工学の 新展開(2) 【A室(国際会議場メインホール)】	17:30-19:00 ランブセッション・パネルディスカッション 「センサ・マイクロ・ナノ領域の新産業への貢献」 【A室(国際会議場メインホール)】					
18:00							
18:00	18:20-20:00 懇親会 【リーガロイヤルホテル】						